## 2020年度シリコンテクノロジー分科会幹事選挙結果報告

令和元年12月2日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数 118 でした。

区分	氏 名	所 属	信任
ULSI	高木信一	東京大学	117
ULSI	津田是文	ルネサスエレクトロニクス株式会社	117
ULSI	松川貴	産業技術総合研究所	118
ULSI	櫻庭政夫	東北大学	117
ULSI	井田次郎	金沢工業大学	118
表面•界面	角嶋邦之	東京工業大学	118
表面·界面	荒木浩司	グローバルウェーハズ・ジャパン株式会 社	117
表面•界面	森田行則	産業技術総合研究所	116
表面•界面	高橋芳浩	日本大学	118
多層配線	近藤英一	山梨大学	117
多層配線	新宮原正三	関西大学	117
多層配線	多田宗弘	日本電気株式会社	118
多層配線	中塚理	名古屋大学	116
多層配線	古澤健志	日立化成株式会社	118
多層配線	小川真一	産業技術総合研究所	117
モデリング	廣木彰	京都工芸繊維大学	116
モデリング	森伸也	大阪大学	116
モデリング	佐野伸行	筑波大学	117
モデリング	林洋一	ラピスセミコンダクタ株式会社	116
モデリング	羽根正巳	ルネサスエレクトロニクス株式会社	117
モデリング	園田賢一郎	ルネサスエレクトロニクス株式会社	115
接合	柴田聡	パナソニック株式会社	117
接合	水野文二	パナソニック株式会社	116

区分	氏 名	所 属	信任
接合	峰地輝	住友重機械イオンテクノロジー	118
接合	岡本浩樹	キオクシア株式会社	116
接合	和田涼太	日新イオン機器	117
接合	加藤慎一	SCREEN セミコンダクターソリューション ズ	117
接合	中島良樹	アクセリス・テクノロジー株式会社	118
接合	山口直	ルネサスエレクトロニクス株式会社	118
ナノテク	寒川誠二	東北大学	114
ナノテク	三木一司	兵庫県立大学	116
ナノテク	水田博	北陸先端科学技術大学院大学	116
ナノテク	二瓶史行	日本電気株式会社	117
ナノテク	浦岡行治	奈良先端科学技術大学院大学	116
ナノテク	阪本利司	日本電気株式会社	117
ナノテク	伊藤公平	慶應義塾大学	117
ナノテク	斎木敏治	慶應義塾大学	116
ナノテク	遠藤和彦	産業技術総合研究所	117
ナノテク	村山明宏	北海道大学	117
ナノテク	宇佐美徳隆	名古屋大学	116
ナノテク	宮本良之	産業技術総合研究所	118
ナノテク	澤野憲太郎	東京都市大学	118
ナノファブ	江利口浩二	京都大学	117
VLSI	山川真弥	ソニーセミコンダクタソリューションズ (株)	118
VLSI	竹内健	中央大学	117